## SEMICONDUCTOR DEVICE

Patent Number:

JP2117157

Publication date:

1990-05-01

Inventor(s):

YAMAGUCHI TETSUJÍ

Applicant(s)::

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

Requested Patent: JP2117157

Application Number: JP19880271328 19881026

Priority Number(s):

IPC Classification: H01L23/12; H01L23/14; H01L23/34

EC Classification:

Equivalents:

#### Abstract

PURPOSE:To maintain insulating properties of an insulating substrate and allow a large electric current to flow throw a conductor pattern by forming the conductor pattern with a composite which is obtained by joining copper with both faces of a metal holding about the same thermal expansion coefficient as that of the insulating substrate.

CONSTITUTION: Surface conductor patterns 11 and 12 which are joined with the surface of an insulating substrate as well as the rear of its substrate hold about the same thermal expansion coefficient as that of the insulating substrate 1 and they are formed by a composite conductor consisting of a metal 13 of invar or molybdenum and the like as well as copper 14 which is joined with both sides of the above metal. As both sides of the above conductor patterns are joined with copper, the conductor patterns can be joined with the insulating substrate 1 by the use of direct junction and active metal techniques; besides, as it is possible to make their thermal expansion coefficients equal, residual heat stress which is produced after performing junction becomes exceedingly small. Such a value of residual heat stress makes it hard to develop cracks in an interface between the insulating substrate and the conductor patterns and then stable insulating properties are maintained.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

### 19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ② 公 開 特 許 公 報 (A) 平2−117157

®Int. Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成2年(1990)5月1日

H 01 L 23/12 23/14 23/34

Z 6412-7738-

H 01 L 23/12

Q M

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全3頁)

②発明の名称 半導体装置

**郊特** 題 昭63-271328

②出 顧 昭63(1988)10月26日

70発明者 山口

兵庫県伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱電機株式会社北伊丹 製作所内

<del>2</del>201

勿出 顋 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

四代 理 人 弁理士 大岩 增雄 外2名

明 細 雷

1. 発明の名称

半導体装置

2. 特許請求の範囲

絶縁基板の一方の面に放热板を接合すると共に、 上記絶縁基板の他方の面に導体パターンを接合し、 この導体パターン上に半導体素子及び外部電極等 を接合するようにしたものにおいて、上記導体パ ターンは、上記絶縁基板とほぼ同一の無跡張係数 を有する金属の岡面に網を接合した複合導体によって構成されることを特徴とする半導体装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は絶縁基板上に装着される半導体装置の改良に関するものである。

〔従来の技術〕

第2回は従来の絶縁拡板を有する半導体装置の一例を示す断面回、第3回はその絶縁基板の断面回及び平面回である。これらの回において、(1)は 半導体素子を支持するセラミック等の絶縁拡板 図は表面溥体バターンで、上記絶縁基板(1)の一方の面に接合された網材などの半田付け可能な金属材で構成されると共に、半導体装置の回路の一部を形成するものであり、半導体素子などを支持する支持部(2a)(2d)、及び後述のリード線の中継端子等である端子部(2c)(2e)とからなっている。(3a)(3b)は半導体素子で、それぞれ半田(4a)(4b)によって上記支持部(2a)(2d)に固着されている。同は半導体装置の外部の回路と接続される外部電

日は半導体装置の外部の回路と接続される外部電極で、半田 (4c)によって上記端子部 (2e)に固着されている。 (6a) (6b) はアルミニウム線などのリード級で、半導体素子 (3a) (3b) 上の電価と上記端子部 (2c) (2e) とを接続している。 (7) は裏面等体パターンで、上記絶縁装板(1) の他方の面に接合され、網材などの金属材で構成されている。 (5) は粥材などの金属材で構成されている。 (5) は粥材などの放熟板で、半田 (4d) により上記裏面等体パターン(7) に固着されている。

(発明が解決しようとする課題)

以上の様に構成された半導体装置において、セラミックの絶縁基板(1)の表裏面に銅材をパターニ

ングする方法としては、直接接合法及び絶縁基項を (1)と解材として明えばTi-Cu-Asから成る金項層を介を を介をしてははTi-Cu-Asから成る金項層を を介をはなる。はでは、 を介をはなる。しかし、直接接合はは1070で的 は、活性金属な場合は1070での は、活性金属などの場合のでははでの を介えることである。とうミックの絶縁を 板(1)と網材の無路環係ではバターニングでする でいる網材の境界近辺に大きな無応力が残留する ことになる。

従って絶縁基板(1) (例えば厚さ 0.6~0.7 mg) を例えば - 40℃~125℃のヒートサイクル試験にかけると、比較的少ないサイクル数で第3図 (A) (B) に示す様に導体パターンの周辺に沿う部分での微小クラック (5) 又は導体パターンのコーナー部分での微小クラック (6) が発生し、絶縁基板(1) の絶縁性が保持できないという問題点があった。また、このクラック (5) (0) の発生はパターニングされている網付の厚さ いと 密接な関係があり、厚さが大きい程クラックが発生するまでのサイクル数が少なく

した複合導体によって導体パターンを形成するようにしたものである。

#### 〔作 用〕

#### 〔発明の実施例〕

以下、この発明の一実施例を第1図について説明する。第1図(A)は実施例の平面図、(B)は(A)の『8-『Bからの断面図である。

これらの図において (ll) は絶縁基板(l) の表面に接合された表面導体パターン、 (l2) は絶縁基板(l)

この発明は上記のような問題点を解決するためになされたもので、絶極基板と表面導体パターンとの間の残留無応力を低減し、絶縁基板にクラックが生じるのを抑制することにより絶縁基板の絶縁性を保持し、且つ、表面導体パターンに大電流を流し得るようにした半導体義置を提供しようとするものである。

#### (課題を解決するための手段)

この発明に係る半導体装置は、絶縁基板とほぼ 同一の無関張係数を有する金属の両派に銅を接合

の裏面に接合された表面導体パターンで、いずれも絶縁基板(1)とほぼ同一の無関張係数を有する、例えばインバー(鉄とニッケルとの合金)又はモリブデン等の金属(13)と、その両面に接合された網(14)とからなる複合導体によって形成されている。

#### (発明の効果)

この発明は以上のように構成されているため、

### 特閒平2-117157(3)

絶縁基板の絶縁性を確保し得ると共に、導体パターンの厚さを自由に設定することができるため、 その通電容量を大きくすることも可能となるもの である。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例を示すもので、(A)は平面図、(B)はIBーIB線からの断面図、第2図は従来の半導体装置の構成を示す断面図、第3図は従来の半導体装置における絶縁基板及び導体パターンの構成を示すもので、(B)は平面図、(A)は(B)の II A-II A線からの断面図である。

図において、(1)は絶縁基板、(2)は表面導体バターン、(3A)(3B)は半導体素子、(5)は外部電板、(7)は裏面導体バターン、(8)は放熱板、(11)(12)は複合導体である。

なお、図中、同一符号は同一又は相当部分を示す。

代理人 弁理士 大岩 増 雄

